PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-070098

(43)Date of publication of application: 05.06.1979

(51)Int.CI.

GO1N 31/08 // GO1N 21/54

(21)Application number: 52-138225

(71)Applicant:

SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

15.11.1977

(72)Inventor:

ARIMOTO HIROZO

(54) DETECTOR FOR LIQUID CHROMATOGRAPH

PURPOSE: To detect S, P compounds in particular selectively with high sensitivity by disposing the elution component dripping mechanism, heating mechanism and flame photometry detector of the liquid chromatograph on the circumference of a rotating specific dropping matter holding structure.

CONSTITUTION: A rotary disc 3 at least the outside edge part whereof is made of quartz turns about an axis 4. The elution components are dropped from the dropping tube 2 of a liquid chromatograph column 1 onto the top surface of the spacing wall part 6 of the vertical communication hole 5 of the disc 3. The dropped matter is heated to 50 to 200° C by the heater 8 of a heating furnace 7 sandwiching the circmuferential edge part of the disc 3, whereby organic solvents are selectively evaporated. The compounds to be analyzed arrive at a flame photometry detector 9, where they are heated by an oxyhydrogen flame part 11 by the H2, N2 from an inlet tube 17 within the dark box 15 having an air hole 16. The band spectra produced as the elution components are decomposed and excited by heat are recorded in a recorder 20 by way of a band pass filter 12, photoelectric multiplier 14, preamplifier 18 and electrometer 19.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-70098

(1) Int. Cl.²
G 01 N 31/08 //

G 01 N 21/54

識別記号 砂日本分類

1 1 5 113 F 2

111 F 1

广内整埋番号 6514—2G

庁内整理番号 49公開 昭和54年(1979)6月5日

6514-2G 7458-2G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂液体クロマトグラフ用検出装置

顧 昭52—138225

②特②出

願 昭52(1977)11月15日

@発 明 者 有元博三

京都市中京区西ノ京桑原町1番

京都市中京区河原町通二条下ル

地 株式会社島津製作所三条工

一ノ船入町378番地

個代 理 人 弁理士 北村学

明 細 権

1. 発明の名称

液体クロマトグラフ用検出装置

2. 特許請求の範囲

1. カラムから落出した成分を摘下する機構と、 簡下物を50でないし200でに加熱する機構 と、納下物をフレームホトメリー検出器の炎光 中に挿入し、その特定放長の光の強度を翻定する機構とを備え、これらの機構をその順序において創業品性、耐熱性材料からなる一つの領下 物保持機体に関係せしめるようにし、この保持 様体をこれら各機構に対し相対的に順次移動せ しめるよう構成してなる液体クロマトグラフ用 検出装置。

2. 腐下物保持機体が石英製円板である特許額求第1項記載の液体クロマトグラフ用検出装置 3. 石英製円板の周線部分に多数の上下連過孔を穿散してなる特許額求の範囲第2項記載の液体クロマトグラフ用検出装置。 4. フレームホトメリー検出器の炎光特定波長を394mm, 526mmとし、その放長において最大透過率を示すフィルターを挿入してなる特許請求の範囲第1項記載の液体クロマトグラフ用検出装置。

5. 渡下物保持構体がスチンレススティール材質または白金材質の組織である特許請求の範囲 第1項記載の液体クロマトグラフ用検出装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は液体クロマトグラフ用の特定化合物 の高級度高速択性検出装置。とくにイオウ、リン の各化合物の高速度、高速択性検出装置に関する ものである。

被体クロマトグラフにおいて充てん刻を充てんしたカラムから搭出する被分析化合物は、メタノール・テドラハイドロフラン、ヘキサンなどの有機の別を含んでおり、これが微出機に応答を示すためノイズが多く検出値を不正確ならしめ。またフレーム形検出機の携及現象をおこしたりする問題がある。

ての発明はこの欠点をなくし、特定化合物、とくにイオウ、リン化合物に選択的に高感度の検出装置を提供しようとするもので、カラムから溶出した。 技術を提供しまうと 機構と、技術を50 でないし200 でに加熱する機構と、技術で物をフレーム から がら の 強度を の 数定する 根据とを 備え、これ 科 から なる 一つの保持 標体に 関係 に対 いい の 保持 標体 に の 保持 標体 に の 保持 標体 に の 保持 標体 に る と の に 収 移動せ しめるよう 構成してなる 液体 クロットグラフ用 検出 委 能にかかる。

つぎに突旋倒について説明する。

第1 図はこの発明の芸書の要旨説明用平面路、第2 図は第1 図の リーリ線における縦断面図・第3 図は第1 図目-リ線における縦断面図を示す。図において(1)は液体クロマトグラフのカラムで、(2)はその下部に開口する満下管を示す。(3)は小さくともその外縁部が石英製である回転円板であって、輸出を中心に回動するようにされている。輸

特別昭54-70098/2) (4)には、しかるべき回転駆動機構が耐設せられる (國宗しない)。この回転円板3の外線部附近には 多数の上下進孔向が穿散せられており、カラム資 下智凶からの旗下はこの通孔の脱稿壁部(6)の上面 に対して行なわれるように設定される。つぎに切 は知熱炉であってヒータ(8)を内部に収容し、前記 回転円板周載部を挟む形で取付けられ,その部分 を 5 0 でないし 2 0 0 でに可調整で加熱する性能 をとれに与えておく。 加熱炉は , 円板周標部上に 旗下された潜出物を加熱し,それに包含される有 機溶剤を選択的に蒸発させ被分析化合物は蒸発さ せない展界的重度数定が必要であり、50cない し200mの間で温度可需整とし、限界温度設定 を可能ならしめる。有機諮詢がたとえばヘキサン の場合は69での排点附近に観界温度を設定する。 (B)はフレームホトメトリー検出器を示す。フレー ▲ホトメトリー検出器(9)は酸水素炎中で粧出成分 を分解して原子まだは原子団とし,とれらが無に よって騎起されたときに発する借スペクトルまた は無スペクトルを免職貨等によって測定すること

によって被分析元素の影択的な検出を行なうもので、パーナー 四、酸水素炎部四、帯域通過フィルターロ、光電子増倍管 いならびに暗解 個からなった の 第 個には空気孔 四、 の がにキャリヤー ガスとして の 電 水 を で に な 水 を で に な が を 赤 さ れ か クー 四 は イ イ の で の で に お い て 砂 校 出 に あ たっ で は 放 長 フィルター の は に お い て 砂 に あ っ で は 放 長 フィルター を 使 用 す こ の な な と の 中 回 は エ レクトロメータ・ の は 紀 卸 を 示 す 。 な む 凶 中 回 は ご リアンプ 、 四 は エ レクトロメーク・ の つ は 紀 叙 計 を 示 す 。

個転円板切は石英材質とされるが、その意味は、 被分析質、有機格用等の薬品に削減品性であり、 加熱に耐え、かつ水素炎中で特定被長の励起光を 示さない材質であり、かつ熱容量が小さく。加熱 好による複度制御に迅速な反応を示す性質を耐し ているのであり、その性質が類似であれば石英材 質以外のものでも利用できる。

カラム旗下管四が回転円板印に係合する位置と、

加熱炉が回転円板(3)に係合する位置を1,2年代 (3)に係合する位置を1,2年代 (3)に係合する位置を1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)におり、1,2年代 (4)により、1,2年代 (4)により、1,2

カラム(1)の第下管辺からの溶出物の滴下はつぎつぎと添孔無壁部(8)位置でとに向けつ的に行ない、連続的な分析が可能である。フレームフォトメトリー検出器(8)の位置と、満下管辺の位置との間にこの石英円板の溶剤などによる情象化装置を設けるとまはさらにエンドレスな連続分析が可能となる。この装置において漏孔(6)と、無壁部側との交

互配置の転機を・多孔線状・大はメッシュ状の 酸機のものとしても実施可能である。また週孔(5) を数状断面とし、傾斜数面をも有下面として利用 することができるようにしてもよい。

以上説明した実施例においては回転円板を利用 したが、この回転円板は、順次移送される白金線 や、ステンレススティール線またはリボンとして も実施可能なことは容易に推定されるところであ ろう。

この発明の装置においては、及体クロマトグラフカラムからの溶出成分のフレームホトメトリー 供出部への導入にあたって含有機影響を顕熱装置によって選択的に気化飲去するので。有機溶剤によるフレームフオトメトリー検出器の消炎現象をなくし、またその炎中の熱分解による光の干渉現象をもなくし、イオウ、リンの選択的感度にノイズを与えるとなく、正確な会出を行なうことができ、さらにまた液体クロマトグラフ格出成分の検出を選続的に自動的に行なうことができるを

4. 図面の簡単な

郷1 図はとの発明の実施例装金の要目説明用平 面図,郷2 図は第1 図のⅡ-Ⅱ線における縦断面 図,郷3 図は第1 図Ⅱ-Ⅱ線における縦断面図で

1 ……被体クロマトグラフカラム

2'…… 前下售 3

3 … … 石英製回転円板

5 … … 通孔

6 … … 渔孔周隔劈

7 ……加熱装置

9 …… フレームホトメトリー検出装置

10… … バーナ

11…… 歌亦条次

12……フィルタ

14… … 光電子增倍管

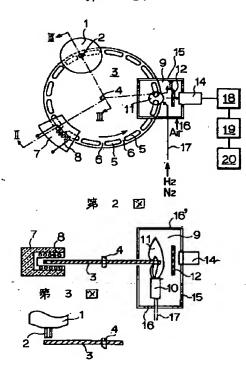
15… … 阵 疲

20 ··· ··· 配無計

代職人 弁理士 北村



第 1 図



手 補 正 書 審

明和56年8月安美川

54年6月5日 特許庁長官

1. 事件の表示

昭和 52 年 等 許 以第138225 分

2. 発明の名称 液体クロマトグラフ用機出築電

補正をする者
 事件との関係 特許出願人

子 (作) 所 京都市中京区河原町通二乗ドルーノ鉛入町 378 番地 こ ** ** (名称) (199) 株式会社 島 津 製 作 所 代表者 取締役社長 横 地 節 男

1. 代 理 人

(日: 所 〒615 京都市右京区西大路通五条下ル 東中水町 5 番地ユタカ第ービル 8 種 デール説 氏 名 (5884) 弁理士 北 村 学中原ナ 電路京都 (075) 313 - 0680

5. 補正命令の日付 自発補正

6. 補正により増加する発明の数

7. 補 正 の 対 象 明細書の発明の詳細な説明、図面の簡単な書野が構ねよび図面

8. 補正の内容

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 昭和 52 年特許顯第 138225 号(特開昭 54 - 70098 号 昭和 54年 6月 5日 発行公開特許公報 54 - 70 / 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。

① 長継寺の第4 京第4 行言「開幕後等」の4 字を開致し、その長に「外側月後等」の5 字を 券入する。

(2) 同年 6 天年 9 行兵「韓羅維邦」の 6 字を設 欲し、その後に「の外側角無邪」の 6 字を辞入 する。

(4) 対策を支票10行目「終下」の後に「他」 の1中を挿入する。

頃 月年6天年18分割「霧焼谷」の3字を設 款し、その名に「の外側月最等」の6字を挿入 ナる。

毎 月第6頁第16分量「化量でとに関けつ前」 の9字を開始する。

の 異常の異常の行用「異語数」の3字を単数 いその表に「の外質異数器」の6字を参入する。 例 施質を異数のとかり数正する。

1. 操作 膜の音像

(149) - 1 -